

# ラマンセミナーのご案内

//昨年に続き今年も開催致します//  
ラマン分光に精通している方も、ラマンをご存知ない方も満足頂ける内容です  
今年は(株)島津製作所と共同開催です

講演内容は、注目の新材料グラフェン超薄膜のラマンイメージング解析、深紫外レーザー励起ラマン分光、デバイスの開発や品質管理、未来を迫る先進有機物、治療を革命的に変えるバイオセンシングなど、幅広い分野を網羅した充実の内容です。各分野から最先端の研究者・専門家の方々にお願ひし、最新アプリケーションを中心としたご講演を頂く予定です。また、講演終了後はラマン分光システム(実機)による分析を実際にご覧頂くことも予定致します。

## Inside Raman, Tokyo seminar 2011

- ◎主催
- ◎共催
- ◎開催日時
- ◎開催場所
- ◎参加費
- ◎定員
- ◎参加申し込み方法

レニショー株式会社  
株式会社島津製作所  
平成23年11月17日(木) 9:50~17:30 受付時間9:30~  
新宿住友ビル(住友三角ビル) B1階  
無料  
180名 (定員になり次第、締め切らせていただきます)  
以下のEmailアドレスに必要事項をご記載の上、  
お申し込み下さい。Email : japan@renishaw.com  
必要事項:  
氏名・勤務先・部署・役職・勤務先住所・電話番号

### ◎アクセス

所在地:東京都新宿区西新宿2-6-1  
「新宿駅」西口徒歩8分(JR線・小田急線・京王線)  
「新宿駅」A18出口徒歩7分(丸ノ内線)  
「新宿駅」7番出口徒歩9分(新宿線・大江戸線)  
「都庁前駅」A6出口直結(大江戸線)  
「西新宿駅」2番出口徒歩4分(丸ノ内線)





レニショー株式会社  
ラマンシステムグループ  
セールス・マーケティングマネージャー  
兼  
シニアリサーチャー  
理学博士 ドロズドバ・オルガ

# プログラムのご案内

ラマン分光の革新的な進歩を、ご来場頂き、ご自身の目でお確かめください。

時間	講演分野	講演者（予定）
9:50 - 10:00	挨拶・レニショー紹介	（大石 真澄） Sean Hymas （レニショー株式会社 代表取締役社長）
10:00 - 10:30	ラマン分光ソリューション	ドロズドバ オルガ （レニショー株式会社）
10:30 - 11:10	最先端有機エレクトロニクス	古川 行夫 様 （早稲田大学理工学術院 教授）
11:10 - 11:40		中野 義明 様 （京都大学低温物質科学研究センター 助教）
11:40 - 13:00	昼食（お弁当を配布致します） ・ ポスターご案内	
13:00 - 13:40	グラフェン超薄膜	藤田 大介 様 （物質・材料研究機構 先端的共通技術部門 部門長）
13:40 - 14:10	深紫外レーザー励起ラマン	山口 誠 様 （機械振興協会 技術研究所 計量技術部）
14:10 - 14:40	最先端デバイス開発・品質管理	松本 隆 様 （株式会社日産アーク 取締役 研究部長）
14:40 - 15:10	□ 休憩・ポスターご案内	
15:10 - 15:50	SERSに基づいたバイオセンシング技術	Prof. Duncan Graham (University of Strathclyde)
15:50 - 16:20		伊藤 民武 様 （産業技術総合研究所 健康工学研究部門 工学博士）
16:20 - 16:30	閉会	株式会社島津製作所
16:30 - 17:30	装置のデモ （株式会社島津製作所・FT-IR、レニショーinViaラマン顕微鏡）	

※受付開始は 9:30～となります。 ※以上の内容で講演を予定しておりますが、変更の可能性もございます。